第23卷第6期

Vol 23,No. 6

2007年11月 POLYMERMATERALSSCENCEANDENGNEERNG

#### Nov. 2007

# 非织造材料表面生长 ZnO 薄膜的特性研究

邓炳耀<sup>1,2</sup>,魏取福<sup>1</sup>,高卫东<sup>1</sup>,晏〈雄<sup>2</sup>

(1. 江南大学生态纺织教育部重点实验室, 江苏 无锡 214122; 2. 东华大学, 上海 200051)

摘要:室温下采用射频磁控溅射技术在涤纶纺粘非织造材料表面生长ZnO 薄膜。通过扫描电子显微镜及 原子力显微镜对ZnO 薄膜的微观结构进行表征,用分光光度计测量样品的透光率。结果表明, ZnO 薄膜 为纳米级,其平均晶粒大小约为30 nm~ 55 nm。生长了ZnO 透明纳米结构的非织造材料对紫外光有较 强的吸收能力,在可见光区的透光率达60% 以上。

关键词:氧化锌薄膜;射频磁控溅射;非织造材料;扫描电子显微镜;原子力显微镜;透光率 中图分类号:TS174.8 文献标识码:A 文章编号:1000-7555(2007)06-0101-04

非织造材料具有丰富的表面积 独特的网 络结构和丰富的孔隙等结构特点和柔软 透气 等优异性能,使其在农业,工业,国防等领域有 着许多的应用,但往往由于非织造材料的表面 惰性,限制了其应用。为拓展非织造材料的应 用领域,功能性非织造材料的开发逐渐受到人 们重视。磁控溅射技术可以在低温条件下在聚 合物纤维材料表面构建功能纳米结构,实现非 织造材料表面功能化,是比较理想的加工方 法<sup>[1]</sup>。氧化锌(ZnO)资源丰富、价格低廉、具有 很高的热稳定性 化学稳定性和优异的光电性 能。本研究采用低温射频磁控溅射技术在涤纶 纺粘非织造材料表面生长 ZnO 透明纳米结构 薄膜,具有柔软性、耐弯曲、可折叠、重量轻等独 特的特点,并具有非织造材料特殊的光电功能, 为研究开发紫外光吸收材料、纤维传感器<sup>[1]</sup>、柔 性发光器件[2]等新型光电功能纺织材料进行一 些探索。

# 1 实验部分

## 11 试验材料

基材: 涤纶纺粘非织造布, 规格为60 g/m<sup>2</sup>。 将非织造布放在丙酮溶液中净洗 30 m in, 以去 除织物表面的有机溶剂, 灰尘等杂质, 然后放入 40 ~ 45 的烘箱中烘干, 裁剪成2 3 cm × 7. 3 cm 试样待用。

靶材: 纯度为99.99%的Zn靶(50mm×4 mm)。

#### 12 试验仪器

JZCK-420B 磁控溅射设备(沈阳聚智科技 有限公司),射频源频率13 56MHz,最大功率 300W;JSM-5610LV 扫描电镜(日本JEOL 电 子株式会社);CSPM 4000原子力显微镜(广州 本原科技有限公司);LAMBDA 900型分光光 度计(美国铂金埃尔默公 司)。

#### 13 试验方法

采用低温射频磁控溅射, 靶材与基材间距 设定为60mm。实验时为了控制沉积温度, 防止 因高温而引起聚合物纤维的变形, 保证纤维表 面纳米结构薄膜的质量, 采用水循环冷却装置 来控制; 为避免杂质颗粒落到基材上, 采用由下 向上的溅射方式, 即基材在上、靶材在下的结 构; 为使 ZnO 粒子均匀分布在基材上, 样品架 以约 100 r/m in 的恒定转速旋转; 为保证纳米 ZnO 薄膜的纯度, 用机械泵和分子泵组成的二 级 抽气系统先将反应室抽至本底真空 5 × 10<sup>-4</sup> Pa, 然后通入高纯Ar(99, 99%)作为溅射气体,

\* 收稿日期: 2006-07-11; 修订日期: 2007-05-23 基金项目: 教育部科学技术研究重点项目(106089) 联系人: 邓炳耀, 主要从事功能性纺织材料的研究和开发, Email: byda@163.com

<sup>© 1994-2007</sup> China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

O<sub>2</sub>(99,99%)作为反应气体。

- 2 结果与讨论
- 2.1 SEM 分析
  - Fig 1 为非织造材料纤维原样及在其表面



(a) Surface morphology of original fibers

Fig 1 SEM image of original nonwoven fibers and ZnO coated Fibers

从Fig. 1(a)中可以看出,非织造材料原样 表现为纤细 致密的纤维网络结构 纤维表面比 较光滑,有些颗粒状的结构出现,这是由于原材 料加工时所形成的。而从Fig 1(b)中可以看出, 经溅镀的非织造材料除了与原样有类似的纤维 网络结构和孔隙特征外,纤维表面比较光滑,纤 维表面的一些细微变化结构被镀层覆盖。这说 明纤维表面均匀地覆盖了ZnO,但在扫描电镜 的分辨率下观察不出ZnO 纳米颗粒的形貌。运

生长了ZnO 纳米结构薄膜的SFM 形貌图 其中 Fig 1(a) 为非织造材料纤维原样形貌图, Fig 1 (b)为纤维表面生长了ZnO 纳米结构薄膜的形 貌图



用原子力显微镜可以观察纤维表面的 ZnO 纳 米结构特征。

### 2 2 AFM 分析

Fig 2 为低氧比例条件下(氧气流量为10 sccm, 氩气流量为 20 sccm, ), 工作气压 (0 8 Pa) 和溅射时间(30 m in) 不变, 溅射功率分别为 80W、150W、200W 时制备的ZnO 纳米结构 薄膜的表面形貌图。



(a) 80 W

(b) 150 W

(c) 200 W

Fig 2 AFM image of ZnO nanostructure under lower oxygen ratio (3000 nm × 3000 nm)

由Fig 2 可看出,非织造材料的纤维表面 覆盖有ZnO 纳米颗粒,由CSPM 4000 原子力显 微镜表面纳米粗糙度的分析软件分析得知Fig 2(a)、Fig 2(b)、Fig 2(c) 中颗粒的平均直径 分别为 36 nm、42 nm、52 nm, 显然颗粒的大小 随着溅射功率增加而增大。这主要是由于随着 溅射功率的增加产生了较高的溅射速率, 使Zn 原子的表面迁移量加大<sup>[2]</sup>, Zn 原子与O<sub>2</sub> 反应 形成 ZnO 的几率增大, ZnO 晶粒的生长加 快<sup>[3]</sup>, 形成了较大的晶粒, 且纤维表面ZnO 纳米 颗粒也越来越致密。而Fig 2(b) 晶粒按一定方 向显示了明显的取向性,结晶情况良好,这可能

是由于氧气浓度相对较低时, 氩气的相对浓度 较大,在特定溅射功率的条件下,Zn 的溅射速 率加快,高的溅射速率使得粒子表面迁移和闭 聚加快,因而形成了具有明显取向性的结晶态 和晶粒形状。但具体原因和形成机制有待进一 步试验和研究。

Fig 3 为在高氧比例条件下(氧气流量为 20 scm, 氩气流量为 20 scm), 工作气压(0.8 Pa) 和溅射时间(30 m in) 不变, 溅射功率分别为 80W、150W、200W 时制备的ZnO 纳米结构 薄膜的表面形貌图。





(a) 80 W

Fig 3 AFM image of ZnO nanostructure under higher oxygen ratio (3000 nm × 3000 nm)

由 Fig 3 可看出, 非织造材料的纤维表面 覆盖有均匀、致密的 ZnO 纳米颗粒, 晶粒的大 小 分布有较好的均匀性, 由CSPM 4000 原子力 显微镜表面纳米粗糙度的分析软件分析得知 Fig 3(a)、Fig 3(b)、Fig 3(c) 中颗粒的平均直 径分别为 51 nm、52 nm、55nm, 显然随着溅射 功率的增加, 颗粒的大小略有增加, 但变化不 大。这说明相对较高的氧浓度有助于Zn 和O<sub>2</sub> 反应形成 ZnO 大小均匀的纳米颗粒; 即使采用 较低的溅射功率, 也能确保 ZnO 纳米晶粒的生 长。这主要是由于当氧浓度较高时, 在单位时间 内使溅射出的 Zn 原子与O<sub>2</sub> 反应的几率增 大<sup>[3]</sup>, 形成的 ZnO 粒子之间直接碰撞成核和团 簇化的几率增大, 最终导致较均匀的晶粒尺度, 纤维表面的 ZnO 纳米颗粒致密性较好。

## 2 3 光学特性

Fig 4 为非织造材料原样及低氧条件下制备的样品 1<sup>#</sup> 和高氧条件下制备的样品 2<sup>#</sup> 的光学透过率随波长变化的特性曲线。





由Fig 4 可看出, 非织造材料原样, 样品 1<sup>#</sup> 和样品 2<sup>#</sup> 表现出类似的变化规律, 在 300 nm ~ 400 nm 波长范围内, 生长了ZnO 纳米结构的非 织造材料对紫外光表现出较强的吸收能力, 明

显优于非织造材料原样,这主要由于纳米ZnO 的电子结构是有充满电子的价电子带和没有电 子的空轨道形成的传导带构成,存在禁止带间 隙,而这种屏蔽紫外线的功能可能与ZnO 结构 中的禁止带间隙密切相关<sup>[4]</sup>, 当纳米 ZnO 受光 照射时,能量与禁止带间隙相同或比禁止带间 隙能量稍大的光被吸收,价电子带的电子激发 至传导带,因而对紫外线产生了吸收<sup>[5]</sup>。在400 nm~ 600 nm 可见光波长范围内, 生长了 ZnO 纳米结构的非织造材料表现为较强的可见光透 光率,达60%以上,接近70%,与原样相近;可见 经ZnO 处理的非织造材料的可见光透光率取 决于非织造材料本身的透过率,显示了ZnO 纳 米结构薄膜的透明特征。Fig 4 还表明样品1\* 与样品2<sup>#</sup> 的变化规律非常接近,这说明在这两 种不同氧气浓度条件下制备的 ZnO 纳米结构 薄膜对紫外线吸收特征接近。

#### 3 结论

采用射频磁控溅射技术,在不同氧氩比气 氛下,在涤纶纺粘非织造材料表面生长了ZnO 薄膜。通过扫描电子显微镜及原子力显微镜对 所制备的ZnO 薄膜结构进行表征,结果表明, 通过此方法制备的ZnO 薄膜是纳米级的,其平 均晶粒大小为30 nm~55 nm,且薄膜的平整度 较好。在300 nm~400 nm 波长范围内,生长的 ZnO 纳米结构的非织造材料对紫外光表现出 较强的吸收能力,在可见光区的平均透过率达 60% 以上,表明ZnO 纳米结构薄膜具有透明特 征。

#### 参考文献:

- Banerjee A N, Ghosh C K, Chattopadhyay K K, et al Thin Solid Films, 2006, 496: 112~116
- [2] Am rani B, Ham zaoui S Catalysis Today, 2004, 89: 331~335.

- [3] Giancaterina S, Ben A S, Bachari E M, et al Surface and Coatings Technology, 2001, 138: 84~ 94.
- [4] Sayago I, A leixandre M, M artinez A, et al Synthetic M etals, 2005, 148: 37~ 41.
- [5] 刘顺华 (LU Shun-hua), 郭辉进 (GUO Hui-jin). 功能 材料与器件学报 (Journal of Functional Materials and Devices), 2002, 8(3): 213~ 217.

#### Properties of ZnO Films Grown on Nonwovens

DENGBing-yao<sup>1,2</sup>, WEIQu-fu<sup>1</sup>, GAOWei-dong<sup>1</sup>, YAN Xiong<sup>2</sup>

(1. Key Laboratory of Science & Technology of Eco-Textile, M inistry

of Education, Southern Yang tze University, Wuxi 214122, China;

2. Donghua University, Shanghai 200051, China)

ABSTRACT: A magnetron sputtering was used in this study to grow zinc oxide (ZnO) films on the PET spundbonded nonwoven materials at room temperature The microstructures of ZnO films built on the nonwoven substrate was characterized by Scanning Electron M icroscopy (SEM) and A tomic force microscopy (AFM). An UV/vis spectrophotometer was also used to exam ine the transmittance of the samples Results show that the ZnO films are in nanoscale, and their grains vary from 30 nm to 55 nm. The nonwovens deposited with transparent nanostructure ZnO films show better UV absorption, and the transmittance is over 60% in visible light wavelength region

Keywords: ZnO film s; RF magnetron sputtering; nonwoven; SEM; AFM; transmittance

(上接第100页。continued from p. 100)

# Composite Polymer Electrolytes Based on the Low Cross-Linked Copolymer of Linear and Hyperbranched Polyurethanes

HONGLing, SHILi-yi

(Department of Chenistry, Shanghai University, Shanghai 200436, China)

**ABSTRACT**: Low cross-linked copolymer of linear and hyperbranched polyurethane (CHPU) was prepared The DSC curve shows that the copolymer CHPU 30 has a low er  $T_g$  than the hybrid of linear and hyperbranched polyurethane MHPU 30 The FT-IR spectra of the electrolytes shows that the coordination degree of carbonyl groups with L ithium ion in the copolymer is higher than in the hybrid Raman spectra indicates that the copolymer can dissolve more lithium salt than the corresponding hybrid polymer electrolytes The salt aggregates does not appear even at the salt concentration of EO/L i<sup>+</sup> = 2 At salt concentration EO/L i= 4, the electrolyte CHPU 30/L iC IO 4 reaches its maximum conductivity, 1. 51 × 10<sup>-5</sup>S/cm at 25 . It is also show n that the conductivity keeps increasing with increasing concentration of hyperbranched polyurethane from 10% to 30%.

Keywords: hyperbranched; copolymer; polymer electrolytes; polyurethane